

This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Endereço	Echerkon Technologies Ltd. 20 Springfield Road, Crawley, RH11 8AD
----------	--

PRODUTOS / MÁQUINAS

Welcome to Echerkon Technologies Ltd. We provide equipment, processes and consultancy to the Photovoltaic industry.

Our Nitor 301 system is a flexible R&D deposition tool which uses Hot Filament Chemical Vapour Deposition (HFCVD), also known as Hot Wire Chemical Vapour Deposition (HWCVD). The wide substrate temperature range of 350 °C to 700 °C enables deposition of amorphous, microcrystalline and crystalline silicon films on materials such as glass, ceramics or silicon.

We also have experience and contacts throughout the photovoltaic and semiconductor industries. We are specialists in the layout, planning and realisation of technological solutions for high vacuum systems and exhaust-stream treatment from CVD process facilities

Company Profile of **Echerkon Technologies Ltd.**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

O material impresso endereço que você é autor e pertence à empresa ou ao seu terceiro Marketing Agency, e todos os direitos reservados. Qualquer usuário que acessa esse material poderá fazê-lo apenas para seu próprio uso pessoal, bem como a utilização desse material é de risco exclusivo do Utilizador. A redistribuição ou exploração comercial de material, tais endereço é expressamente proibida. Sempre que tal material endereço é fornecido por um terceiro, cada utilizador concorda em observar e estar vinculado aos termos específicos de utilização aplicáveis a material notícia. Glass Global não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer informação contida em qualquer endereço ou sites externos referidos no presente impresso. www.glasssglobal.com - O Portal Internacional para a Indústria do Vidro - Ogis GmbH